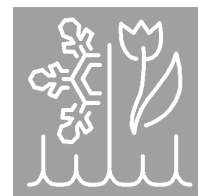




Universität Hamburg

DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

Fachbereich
Chemie



Einladung zum

Habilitationsvortrag

von

Herrn

Dr. Tobias Vossmeier

Institut für Physikalische Chemie

am Donnerstag, den 27. April 2023 um 16 Uhr c.t.

Hörsaal B

Titel:

**Tough Enough: Freestanding Nanoparticle
Membranes – Electromechanical Properties
and Emerging Applications**

Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften

Fachbereich Chemie

Martin-Luther-King-Platz 6 - 20146 Hamburg